



CHEMISTRY REVISION

2022

ව්‍යුහය හා බන්ධන - 04

ජනප්‍රිය පාසල වල සහ පළාත් සේවර ප්‍රශ්න

ආදි කෘතියෙහි විශ්ලාසය...

කැපීම් සේනානායක

B.Sc (Hon's) (U.S.J.) P.G. Dip in Edu

01) a) පහත සඳහන් ප්‍රශ්න ආවර්තිතා වලට තේරුම් ගත් ආවර්තයේ මූලධර්ම හා සම්බන්ධ වේ. කොටස් (i) සිට දක්වා පිළිතුරු දීමේදී ලබාදී ඇති ආකාරයේ මූලධර්මය සංකේතය ලියන්න.

i) කාබන්වල විද්‍යුත් සංඝනාවයට සමාන විද්‍යුත් සංඝනාවක් ඇති මූලධර්මය

ii) ඉහළම දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය ඇති මූලධර්මය

iii) ඉහළ ද්‍රවාංකයක් සහිත සහසංයුජ දැලිසක් ඇති ඔක්සයිඩයක් සාදන මූලධර්මය

iv) වායු අවස්ථාවේ ද්විඅණුක ස්වරූපයෙන් ඇති ක්ලෝරයිඩයක් සාදන මූලධර්මය

v) ලුවීස් හේමයක් ලෙස ක්‍රියා කරන සංයෝග සාදන මූලධර්මය

vi) කාමර උෂ්ණත්වයේදී වර්ණවත් ඔක්සයිඩ සාදන මූලධර්මය

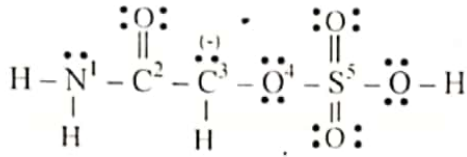
b) ඔස්ට්‍රේලියාවේ පසුගිය දිනවල දී ඇති වූ ලැව්ගිනි (Bush Fire) වැනි තත්ත්ව පාලනය කිරීම සඳහා DMMP (dimethyl methylphosphonate) භාවිතා කළ හැකිය. DMMP හි අණුක සූත්‍රය $\text{CH}_3\text{PO}(\text{OCH}_3)_2$ වේ.

i) DMMP අණුව සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුවීස් තීන් - ඉරි ව්‍යුහය අඳින්න.

ii) DMMP අණුව සඳහා තවත් ලුවීස් තීන් - ඉරි ව්‍යුහ (සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ) තුනක් අඳින්න.

iii) එක්තරා කල්පිත ඇතායනයක ලුවීස් තීන් - ඉරි ව්‍යුහයක් පහත දැක්වේ. එහි අංකනය කර ඇති $\text{N}^1, \text{C}^2, \text{C}^3$, O^4 හා S^5 පරමාණුවල,

- I) පරමාණුව වටා VSEPR යුගල්
- II) පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය
- III) පරමාණුව වටා හැඩය
- IV) පරමාණුවේ මුහුම්කරණය සඳහන් කරන්න.



	N ¹	C ²	C ³	O ⁴	S ⁵
I. VSEPR යුගල					
II. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය					
III. හැඩය					
IV. මුහුම්කරණය					

vi) ඉහත (iii) කොටසෙහි දෙන ලද තිත් - ඉරි ව්‍යුහයෙහි පහත දැක්වෙන σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක / මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න.

- a) N¹ _____ C² , N¹ _____ C² _____
- b) C² _____ C³ , C² _____ C³ _____
- c) C³ _____ O⁴ , C³ _____ O⁴ _____
- d) O⁴ _____ S⁵ , O⁴ _____ S⁵ _____
- e) C² _____ O _____ , C² _____ O _____

v) ඉහත (iii) කොටසෙහි දෙන ලද ද්‍රවිස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහයෙහි C² - O , π - බන්ධන සෑදීමට දායක වන පරමාණුක කාක්ෂික හඳුනාගන්න.

C² _____ O _____

c) i) I) A,B,C,D හා E යන පරමාණුවල අවසානයට පිරෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ක්වොන්ටම් අංක කුලක (n,l,m_l,m_s) පහත වගුවේ දැක්වේ. සලකුණු ලබන ඉලෙක්ට්‍රෝනය එම ඉලෙක්ට්‍රෝනය අයත් උපශක්ති මට්ටමේ පවතින එකම ඉලෙක්ට්‍රෝනය ලෙස සලකා එම පරමාණුවලට තිබිය හැකි සම්පූර්ණ ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය, 1s², 2s²..... ආකාරයට ඒවා ඉදිරියෙන් සඳහන් කරන්න.

පරමාණුව	ක්වොන්ටම් අංක කුලකය	තිබිය හැකි සම්පූර්ණ ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය
A	4,0,0,+1/2	
B	3,2,-2,+1/2	
C	2,0,0,+1/2	
D	2,1,-1,+1/2	
E	3,1,-1,-1/2	

II) A,B,C,D හා E පරමාණුවල ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ක්වොන්ටම් අංක කුලක අනුව ඒවායේ ශක්තිය වැඩිවන පිළිවෙලට සකසන්න.

ii) වරහන් කුළ දක්වා ඇති ගුණය වැඩිවන පිළිවෙලට පහත සඳහන් දෑ සකසන්න. (හේතු අවශ්‍ය නොවේ.)

I) CCl_4 , CO_2 , COS , HCHO , HCOOH (කාබන් වල විද්‍යුත් සාණතාව)

II) CH_3^- , NH_4^+ , HCHO , CNO^- , H_2S (බන්ධන කෝණ)

III) $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_3$, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$, $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (තාපාංකය)

(Visnaka Vidyalaya - Colombo - 2020 A/L)

02) a) පහත ප්‍රකාශන සත්‍ය හෝ අසත්‍ය බව දක්වන්න.

i) H_2O_2 වල තාපාංකය H_2O හි තාපාංකයට වඩා ඉහළ ය. -----

ii) SO_3 හා CO_3^{2-} අණුවල හැඩ අසමාන ය. -----

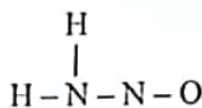
iii) As හි ශක්තියෙන් ඉහළම ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ක්වොන්ටම් අංක කුලකය $4,0,0, \frac{1}{2}$ මගින් දැක්විය හැකිය. -----

iv) වායුමය මැග්නීසියම් පරමාණුවකට ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීම තාප අවශෝෂක වන අතර වායුමය කැල්සියම් පරමාණුවකට ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීම තාප දායක වේ. -----

v) දෙවන කාණ්ඩයේ කාබනේට්වල තාප ස්ථායීතාව කාණ්ඩයේ පහළට වැඩිවන අතර හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්වල තාප ස්ථායීතාව කාණ්ඩයේ පහළට අඩුවේ. -----

vi) BeF_4^{2-} හා SiF_6^{2-} අණු දෙක තැනීමට දායක බන්ධන සහ සංයුජ බන්ධන දායක වී ඇත. -----

b) i) $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}$ අණුව සඳහා වඩාත් ම පිළිගත හැකි ලුවීස් තීන් ඉරි ව්‍යුහය අඳින්න. එහි සැකිල්ල පහත දක්වා ඇත.



ii) $\text{N}_4\text{CH}_2\text{O}$ අණුව සඳහා වඩාත් ම ස්ථායී ලුවීස් තීන් ඉරි ව්‍යුහය පහත දක්වා ඇත. මෙම අණුව සඳහා තවත් ලුවීස් තීන් - ඉරි ව්‍යුහ (සම්ප්‍රසුක්ත ව්‍යුහ) දෙකක් අඳින්න.

v) අංශ (iii) කොටසෙහි ඇති ලද ද්විත් පද්ධතෙහි පහත සඳහන් n බන්ධන සෑදීමට සහතික වන පරමාණුක කාන්තිමය සඳහාංකයන්. පරමාණුවල ආකෘත (iii) කොටසෙහි ආකාරයටම වේ.

i) $N^2 - C^2 - N^2$ _____ C^2 _____

vii) අංශ (iii) කොටසෙහි සඳහන් කම්පිත අණුවෙහි හැඩය බන්ධන කෝණයන් හි දැන අපය දක්වමින් අඳින්න.

c) i) පරමාණුක කාන්තිමයන් විස්තර කරනුයේ n, l හා m_l ක්වැන්ටම් අංක මගින් වේ. අදාළ ක්වැන්ටම් අංක සහ පරමාණුක කාන්තිමයේ නම පහත කොටුවල ලියන්න.

	n	l	m_l	පරමාණුක ප්‍රමාණය
i)			+1	3p
ii)	4	0		
iii)		2	-2	3d

ii) විරහන් කළ දත්ත ඇති ගුණය වැඩි වන පිළිවෙලට පහත සඳහන් දැන සකසන්න. (සෑමද අවසාන කොටසට)

i) $H_3PO_4, H_3PO_3, H_3PO_2, HPO_2$ (විස්ථාපන අම්ලවල අම්ල ප්‍රබලතාව)

ii) N, O, Na, B, Be (වෙනු අයනීකරණ ශක්තිය)

iii) $SO_3^{2-}, SO_4^{2-}, SCl_2, SO_2, SO$ (S හි වැටුප් සංඛ්‍යාව)

(Royal College - Colombo - 2020)

03) a) පහත සඳහන් ප්‍රකාශ පහත නම් "✓" ලකුණ ද, අනෙක් නම් "x" ලකුණ ද සටහන් කරන්න.

- i) H_2O බන්ධන කෝණය OF_2 හි බන්ධන කෝණයට වඩා විශාල වේ. ()
- ii) $NaF, NaCl$ වලට වඩා ජලයේ ද්‍රාව්‍ය වේ. ()
- iii) Zn හි ද්‍රව්‍යතාවය, Cu හි ද්‍රව්‍යතාවය ද, වඩා පහළ අගයක් ගනී. ()
- iv) $Cl - Cl < F - F < H - F$ යන අවුබිඳිවලට එම බන්ධනවල ශක්තිය වැඩිවේ. ()

v) ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය විශාලවත්ම අදාළ ඉලෙක්ට්‍රෝනය න්‍යෂ්ටියට වඩා ඇති පිහිටන කාලය වැඩිවේ. ()

vi) කිසියම් පරමාණුවක හෝ අයණක විද්‍යුත් ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතින ව්‍යාප්තියක් සෑම විටම විද්‍යුත් ඉලෙක්ට්‍රෝන නොතවතින ව්‍යාප්තියකට වඩා අස්ථායී වේ. ()

b) වරහන් තුළ දක්වා ඇති ඔෂය ආරෝහනය වන අනුපිළිවෙලට පහත දෑ සකසන්න.

i) $\text{CBr}_4, \text{NH}_3, \text{H}_2\text{S}$ (තාපාංකය)

-----< -----< -----

ii) $\text{HCN}, \text{CO}_2, \text{COF}_2, \text{COCl}_2$ (C පරමාණුවේ විද්‍යුත් සාණතාවය)

-----< -----< -----< -----

iii) $\text{NaClO}_3, \text{KClO}_3, \text{RbClO}_3$ (විඥාපන උෂ්ණත්වය)

-----< -----< -----

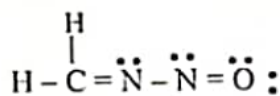
iv) $\text{Cl}^-, \text{Na}^+, \text{Li}$ (අරය)

-----< -----< -----

c) i) SF_2NO^- අණුව සාදන වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුවීස් ව්‍යුහය අඳින්න.

ii) $\text{CH}_2\text{N}_2\text{O}$ අණුව සඳහා වඩාත්ම ස්ථායී ලුවීස් ව්‍යුහය පහත දක්වා ඇත. මෙම අණුව සඳහා තවත් ලුවීස් ව්‍යුහ (සම්ප්‍රසූත ව්‍යුහ) දෙකක් අඳින්න.

(සැ.යු : අවම නියමයට අනුකූල නොවන ලුවීස් ව්‍යුහවලට ලකුණු ප්‍රදානය කරනු නොලැබේ.)



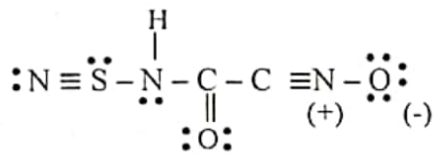
iii) පහත ලුවීස් ව්‍යුහය පදනම් කරගෙන පහත වගුවේ දක්වා ඇති C, N, O හා S පරමාණුවල,

i) පරමාණුව වටා VSEPR යුගල් ගණන

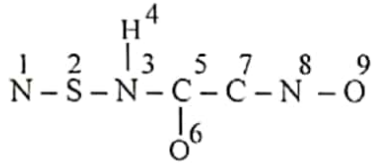
ii) පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය

iii) පරමාණුව වටා හැඩය

iv) පරමාණුවේ චුම්බකරණය සඳහන් කරන්න.



පහත දැක්වෙන පරිදි පරමාණු අංකනය කර ඇත.



	පරමාණුව	S ²	N ³	C ⁵	C ⁷	N ⁸
I)	VSEPR යුගල් ගණන					
II)	ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය					
III)	පරමාණුව වටා හැඩය					
IV)	මුහුම්කරණය					

vi) ඉහත (iii) කොටසෙහි දෙන ලද ලුවීස් ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් σ බන්ධන සෑදීම සඳහා සහභාගි වන

පරමාණුක / මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න. (පරමාණුවල අංකනය (iii) කොටසෙහි ආකාරයට වේ.)

i) N¹ - S² N¹ ----- S² -----

ii) N³ - H⁴ N³ ----- H⁴ -----

iii) C⁵ - O⁶ C⁵ ----- O⁶ -----

iv) C⁵ - C⁷ C⁵ ----- C⁷ -----

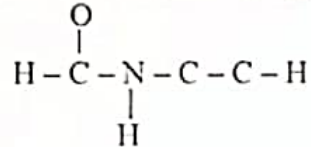
v) N⁸ - O⁹ N⁸ ----- O⁹ -----

v) අවශ්‍ය ස්ථානවල බන්ධන කෝණ දක්වමින් ඉහත (iii) කොටසෙහි සඳහන් ලුවීස් ව්‍යුහයේ හැඩය ඇඳ දක්වන්න.

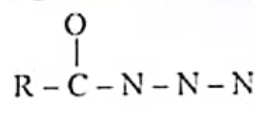
(Anande College - Colombo - 2020 A/L)

- 04) a) පහත දැක්වෙන ප්‍රධාන සත්‍යද නැතහොත් අසත්‍ය ද යන බව සඳහන් කරන්න. (හේතු අවශ්‍ය නොවේ.)
- i) විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් හරහා ගමන් කිරීමේ දී He පරමාණු උත්ක්‍රමණයක් පෙන්නුම් කරයි. -----
 - ii) හැලජන සාදන අම්ල අතුරින් HF උපරිම කාපාංකයක් පෙන්වන අතර එය හැලජන සාදන අම්ල අතුරින් දුබලම අම්ලය වේ. -----
 - iii) ICl_2 හා NO_2 යන දෙකම හැඩයෙන් සමාන වේ. -----
 - iv) බන්ධනයක් සෑදීමට සහභාගි වන කාප්‍රිකවල S ගුණය වැඩිවන විට ඉන් සෑදෙන බන්ධනයේ දිග අඩු වේ. -----
 - v) NO_2Cl සඳහා ලුපිස් ව්‍යුහ දෙකක් පමණක් ඇඳිය හැකි අතර එහි N-O බන්ධන දෙකෙහිම දිග සමාන වේ. -----

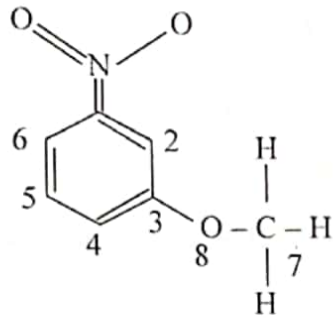
b) i) C_3H_3NO අණුව සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුපිස් ව්‍යුහය අඳින්න. (එම අණුවේ සැකිල්ල පහත පරිදි වේ.)



ii) i) $R-COCl$, සෝඩියම් ඒසයිඩ් (NaN_3) සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර $RCON_3$ සාදයි. එහි සැකිලි ව්‍යුහය පහත දක්වා ඇත. මෙම අණුව සඳහා ලුපිස් ව්‍යුහ තුනක් අඳින්න. (මෙහි R යනු ඇල්කිල් කාණ්ඩයකි.)



iii) පහත දී ඇති අණුව සලකන්න. ඒ ඇසුරින් (i), (ii),(iii),(iv) කොටස් සඳහා පිළිතුරු සපයන්න.



i) VSEPR යුගල

ii) පරමාණු වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය

iii) පරමාණු වටා ඇති හැඩය .

iv) පරමාණුවල මුහුම්කරණය සඳහන් කරන්න.

	C ²	N	C ₇	O ₈
I. VSEPR යුගල				
II. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය				
III. හැඩය				
IV. මුහුම්කරණය				

iv) ඉහත (iii) කොටසෙහි දෙන ලද ව්‍යුහයෙහි පහත σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක මුහුම් කාක්ෂික සඳහන් කරන්න.

- a) N - C₁ _____ N _____ C₁ _____
- b) C₂ - C₃ _____ C₂ _____ C₃ _____
- c) C₃ - O _____ C₃ _____ O _____
- d) O - C₇ _____ O _____ C₇ _____

v) ඉහත (iii) කොටසෙහි දෙන ලද ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් π බන්ධන සෑදීමට සහභාගිවන පරමාණුක කාක්ෂික ලියන්න.

- 1) N - O N _____ O _____
- 2) C₆ - C₅ C₆ _____ C₅ _____

c) වරහන් තුළ දී ඇති ගුණය වැඩිවන පිළිවෙලට පහත සඳහන් දෑ සකසන්න. (හේතු අවශ්‍ය නොවේ.)

1) CO₂, NH₃, Ne, He (කාපාංකය)

----- < ----- < ----- < -----

2) C₂H₄, CCl₄, CO, CF₄ (C හි විද්‍යුත් සෘණතාවය)

----- < ----- < ----- < -----

3) $\text{SO}_2, \text{SOCl}_2, \text{S}_2\text{O}_3^{2-}, \text{SO}_4^{2-}$ (S - O බන්ධන දිග)

----- < ----- < ----- < -----

4) $\text{Li}_2\text{CO}_3, \text{Na}_2\text{CO}_3, \text{MgCO}_3, \text{CaCO}_3$ (හාන ස්ථායීතාවය)

----- < ----- < ----- < -----

5) ක්ෂුද්‍ර කරංග, X කිරණ, γ කිරණ, අධෝරක්ත කිරණ (කරංග ආයාමය)

----- < ----- < ----- < -----

(Dakunu Palathe Southern Province - 2020)

05) a) වරහන් තුළ දක්වා ඇති ඉණය වැඩිවන ආකාරයට පහත දැ සකසන්න. (හේතු දැක්වීම අවශ්‍ය නොවේ)

I) $\text{Ba}(\text{OH})_2, \text{Mg}(\text{OH})_2, \text{Ca}(\text{OH})_2$ (ජල ද්‍රාව්‍යතාව)

----- < ----- < -----

II) $\text{HNO}_2, \text{NO}_2\text{F}, \text{NOCl}_3$ (N පරමාණුවේ විද්‍යුත් සාණතාව)

----- < ----- < -----

III) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2, (\text{CH}_3)_2\text{NH}, \text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$ (හානමිකතාව)

----- < ----- < -----

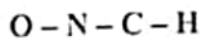
IV) $\text{HCl}(\text{aq}), \text{NaOH}(\text{aq}), \text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq})$ (0.1mol dm^{-3} ද්‍රාවණයේ pH අගය)

----- < ----- < -----

V) නිල් ආලෝකය, හැමා කිරණ, ක්ෂුද්‍ර කරංග (කරංග ආයාමය)

----- < ----- < -----

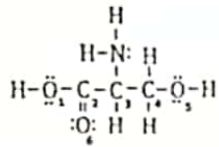
b) i) ONCH අණුව සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලිපි ව්‍යුහය අඳින්න. සැකිල්ල පහත දක්වා ඇත.



ii) ඉහත අණුව සඳහා තවත් සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ දෙකක් අඳින්න.

iii) පහත සඳහන් ලුවිස් තීන් - ඉරි ව්‍යුහය පදනම් කරගෙන වගුවේ දක්වා ඇති අංක කරන ලද පරමාණුවල,

- I. පරමාණුව වටා VSEPR යුගල්
- II. පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය,
- III. පරමාණුව වටා හැඩය,
- IV. පරමාණුවේ මුහුම්කරණය සඳහන් කරන්න.



	N	O ₁	C ₂	C ₃	O ₅
I) VSEPR යුගල්					
II) ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය					
III) හැඩය					
IV) මුහුම්කරණය					

vi) ඉහත (iii) කොටසෙහි දෙන ලද ලුවිස් තීන් - ඉරි ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් σ/π බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක /මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න.

- I) N - C₃ (σ) N ----- C₃ -----
- II) C₂ - C₃ (σ) C₂ ----- C₃ -----
- III) C₂ - O₁ (σ) C₂ ----- O₁ -----
- IV) O₁ - H (σ) O₁ ----- H -----
- V) C₂ - O₆ (π) C₂ ----- O₆ -----

v) ඉහත ලුවිස් ව්‍යුහයේ N පරමාණුව වටා හා C₄ පරමාණුව වටා බන්ධන කෝණ වෙනස් වීමට හේතු කෙටියෙන් පහදන්න.

vi) ඉහත ව්‍යුහයේ C₄ - O₅ අතර බන්ධන දිග, C₂ - O₆ අතර බන්ධන දිග ට වඩා අඩුය. මෙම ප්‍රකාශය සත්‍යද නැතහොත් අසත්‍ය ද යන බව සඳහන් කර හේතු දක්වන්න.

c) (i) ඔබ් අවස්ථාවේ දී විදුහ්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් පමණක් දරණ හතර වන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍යයන් සඳහා එම විදුහ්ම ඉලෙක්ට්‍රෝනයට අදාළ වන පරිදි පහත හිස් කොටු පුරවන්න.

මූලද්‍රව්‍ය	n	l	m _l
K	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>

ii) ආවර්තික වශයෙන් 3d මූලද්‍රව්‍ය ඇසුරෙන් පහත ඡේදයේ හිස්තැන් පුරවන්න.

රසායනික ක්‍රියාත්මක වලදී 3d මූලද්‍රව්‍යයන් විවිධ කාර්යයන් සඳහා යොදා ගනී. ඒ අතරින් සල්ෆියුරික් අම්ල නිෂ්පාදනයේ දී ----- හි ඔක්සිඩේෂන් උත්ප්‍රේරක ලෙස යොදා ගනී.

3d මූලද්‍රව්‍ය සියල්ලක්ම ලෝහ වන අතර අඩුම ද්‍රව්‍යාංකය පෙන්වන ආන්තරීක මූලද්‍රව්‍යය ----- වේ.

වෙම මූලද්‍රව්‍ය සාදන අයන වර්ණවත් සංකීර්ණ සාදයි. ----- සහ ----- යන මූලද්‍රව්‍ය සාදන අයන සාන්ද්‍ර NH_3 සමඟ කඳ නිල් පැහැති ද්‍රාවණ ලබාදේ. NO_3^- අයන හඳුනා ගැනීම සඳහා ----- මූලද්‍රව්‍යයේ සංයෝගයක් සමඟ සාන්ද්‍ර සල්ෆියුරික් අම්ලය යොදා ගනී.

එනම ඔක්සිකරණ තත්ත්ව යටතේ දී ----- ට වෙනස් වර්ණ වලින් යුක්ත ඔක්සේ ඇනායන දෙකක් සෑදිය හැකිය. බොහෝ 3d මූලද්‍රව්‍ය සාදන අයන තනුක NaOH සමඟ අවක්ෂේප සෑදුවද ----- මගින් සාදන නයිට්‍රෝක්සයිඩය සාන්ද්‍ර NaOH හමුවේ අවර්ණ ද්‍රාවණයක් සාදයි.

(Maddiyam Central Province Chemistry- 2020)

06) a) පහත සඳහන් ගුණ ආරෝහණය වන පිළිවෙලට සකසන්න.

i) තුන්වන අයනීකරණ ශක්තිය Na , Mg , Al , Si -----

ii) කාපාංකය Mg , Cl_2 , Ar , Fe -----

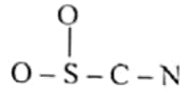
iii) C හා O අතර බන්ධන දිග HCO_3^- , CO , CH_3CHO , CO_3^{2-} -----

iv) ලෝහක බන්ධනයේ ප්‍රභලතාවය Na , Mg , Al , K -----

v) N හි විද්‍යුත් සංයෝගය NO , NO_2 , NO_3^- , NO_2^+ -----

~~Kulm S...~~

b) $[\text{SO}_2\text{CN}]^-$ අයනයේ සැකිල්ල පහත දක්වා ඇත.



i) එම අයනයට පැවැතිය හැකි ස්ථායීම ලුවීස් ව්‍යුහය අඳින්න.

ii) i) හි ව්‍යුහය හැර එයට පැවැතිය හැකි වෙනත් සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ 3 ක් අඳින්න.

iii) i) හි ව්‍යුහය අනුව පහත පරමාණුවල ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය, හැඩය, මුහුම්කරණය, ඔක්සිකරණ අවස්ථාව සඳහන් කරන්න.

පරමාණුව	ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය	හැඩය	මුහුම්කරණය	ඔක්සිකරණ අවස්ථාව
S				
C				
N				
O				
O				

c) LiCl , NaCl , KCl යන සංයෝග සලකමින් පහත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලියන්න.

i) අයනික ලක්ෂණ ආරෝහණය වන පිළිවෙල

ii) (i) හි පිළිතුරු පැහැදිලි කරන්න.

.....
.....

iii) දැලිස් ගස්කියේ අගය ආරෝහණය වන පිළිවෙල

.....

iv) iii) හි පිළිතුරු පැහැදිලි කරන්න.

.....
.....

(Sabaragamuwa Province Chemistry -2020)

07) a) පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නවලට දී ඇති හිස්තැන් මත පිළිතුරු සපයන්න.

I) V, Mn හා Zn යනු මූලද්‍රව්‍ය අතරින් අඩුම ද්‍රව්‍යාංකය ඇත්තේ,

II) HF, HCl, HBr, HI යන අමල අතරින් අඩුම තාපාංකයක් ඇත්තේ,

III) N, O, F යන මූලද්‍රව්‍ය අතරින් ප්‍රමාණයෙන් විශාලතම ඒක පරමාණුක අයනාය සාදන්නේ,

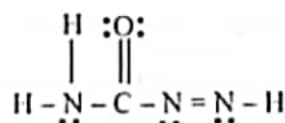
IV) Li_2CO_3 , Na_2CO_3 හා K_2CO_3 යන ඒවායින් ජල ද්‍රාව්‍යතාවය උපරිම වන්නේ,

V) C, N හා Si යන මූලද්‍රව්‍ය අතරින් අඩුම විද්‍යුත් සාංකභාවය ඇත්තේ

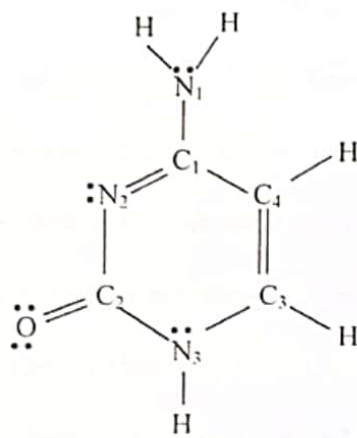
VI) NO_2^+ , NO_3^- සහ NH_3 යන ඒවායින් N මත විද්‍යුත් සාංකභාවය උපරිම වන්නේ,

b) I) BH_3 සහ CO වායුව ප්‍රතික්‍රියා කර සෑදෙන බෝරේන් කාබනයිල් (Borane Carbonyl) අණුව සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුවිස් නිත් - ඉරි ව්‍යුහය අඳින්න.

II) H_3N_3CO අණුව සඳහා වඩාත්ම ස්ථායී ලුවිස් නිත් - ඉරි ව්‍යුහය පහත දක්වා ඇත. මෙම අණුව සඳහා තවත් සම්ප්‍රසූත්ත ව්‍යුහ දෙකක් අඳින්න.



III) හයිඩ්‍රජන් හේමයක් වන cytosine සඳහා පිළිගත හැකි ලුවීස් නිත් - ඉරි ව්‍යුහය පහත දක්වා ඇත.



ඉහත සඳහන් ලුවීස් නිත් - ඉරි ව්‍යුහය පදනම් කරගෙන වගුවේ දක්වා ඇති C හා N පරමාණු වල

- i) පරමාණුව වටා VSEPR යුගල්
- ii) පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය
- iii) පරමාණුව වටා හැඩය
- iv) පරමාණුවේ මුහුම්කරණය සඳහන් කරන්න.

	N ₁	N ₂	C ₁
i) VSEPR යුගල්			
ii) ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය			
iii) හැඩය			
iv) මුහුම්කරණය			

IV) ඉහත (III) කොටසෙහි දෙන ලද ලුවීස් නිත් - ඉරි ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගී වන පරමාණුක / මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න.(පරමාණු වල අංකනය (III) කොටසෙහි ආකාරයටම වේ.)

- i. $N_1 - C_1$ N_1 ----- C_1 -----
- ii. $C_1 - N_2$ C_1 ----- N_2 -----
- iii. $N_2 - C_2$ N_2 ----- C_2 -----
- iv. $C_2 - N_3$ C_2 ----- N_3 -----
- v. $N_3 - C_3$ N_3 ----- C_3 -----
- vi. $C_3 - C_4$ C_3 ----- C_4 -----

V) ඉහත (III) කොටසෙහි දෙන ලද ලව්ස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් π බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක කාක්ෂික හඳුනාගන්න.

වන පරමාණුක කාක්ෂික හඳුනාගන්න.

- i. $C_1 - N_2$ C_1 ----- N_2 -----
- ii. $C_3 - C_4$ C_3 ----- C_4 -----
- iii. $C_2 - O$ C_2 ----- O -----

IV) ඉහත ස්ථායී ලව්ස් ව්‍යුහයේ වැඩි විද්‍යුත් සාංඝකාචයක් පවතින්නේ, N_1 හෝ N_2 ට දැයි හේතු දක්වමින් පැහැදිලි කරන්න.

c) වරහන් තුළ දක්වා ඇති ගුණය වැඩිවන පිළිවෙලට පහත සඳහන් දෑ සකසන්න.

I) $3p, 3d, 4s$ (උප ශක්ති මට්ටම් වල ශක්තිය) ----- < ----- < -----

II) අධෝරක්ත කිරණ, පාරජම්බුල කිරණ, දෘශ්‍ය (විද්‍යුත් චුම්බල විකිරණ වල තරංග ආයාමය)

----- < ----- < -----

III) Li, Na, Mg (ප්‍රථම අයනීකරණ ශක්තිය) ----- < ----- < -----

IV) HF, NH_3, H_2O (හයිඩ්‍රජන් බන්ධන ප්‍රභලතාවය) ----- < ----- < -----

V) H_2O, H_2S, H_2Se (බන්ධන කෝණය) ----- < ----- < -----

08) a) පහත සඳහන් වගන්ති සත්‍ය ද, නැතහොත් අසත්‍ය ද යන්න, ඉදිරියේ ඇති වරහන් තුළ දක්වන්න.

- i) SF_6 අණුවේ හැඩය සමචතුරස්‍රාකාර ද්විපිරමීඩය වේ. (-----)
- ii) CCl_4 අණුවේ C හි විද්‍යුත් සාණතාවය CF_4 අණුවේ C හි විද්‍යුත් සාණතාවය ට සමාන වේ. (-----)
- iii) සියළුම මූලද්‍රව්‍ය වලින් අඩුම ප්‍රථම අයනීකරණ ශක්තිය ඇත්තේ හයිඩ්‍රජන් වලට ය. (-----)
- iv) ඔක්සිජන් වායුව ජලයේ ද්‍රාවණය වීමේ දී ද්විධ්‍රැව - ජෛරික ද්විධ්‍රැව ආකර්ෂණ ඇති වේ. (-----)
- v) පොස්පරස් සාදන සියළුම ඔක්සොඅම්ල බහුභාජ්මික වේ. (-----)
- vi) යම් පරමාණුවක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකකට එකම ක්වොන්ටම් අංක තුලකයක් පැවතිය නොහැකිය යන්න, හුන්ඩ්ස් විකියෙන් කියවේ. (-----)

b) X_2Y_3 යනු ස්ථායී සහසංයුජ අණුවකි. X, Y ආවර්තිතා වලුවේ අනුයාතව පිහිටා තිබෙන අතර Y හි විද්‍යුත් සාණතාවය X ට වඩා වැඩිය. X, Y මූලද්‍රව්‍යයන් කාමර උෂ්ණත්වයේදී ද්වි පරමාණුක වායු ලෙස පවතී.

i) X හා Y මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න.

X = ----- Y = -----

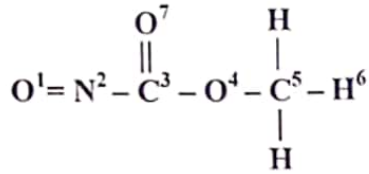
ii) X_2Y_3 හි IUPAC නාමය ලියා දක්වන්න.

iii) ඉහත X_2Y_3 සඳහා පිළිගත හැකි ස්ථායී ලුපිස් ව්‍යුහය අඳින්න.

iv) ඉහත දක්වන ලද ස්ථායී ලුපිස් ව්‍යුහය හැර එම අණුවට පැවතිය හැකි සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ තුනක් අඳින්න. ඔබ අඳින ලද සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ A, B හා C ලෙස නම් කරන්න. මෙම අණුවේ සම්ප්‍රයුක්ත මුහුම D යයි සලකන්න.

v) A,B,C හා D ව්‍යුහ වල ශක්තිය ආරෝහණය වන පිළිවෙලට සකසන්න.

c) පහත දැක්වෙන කල්පිත අණුවක බන්ධන සැකැස්ම වේ. එහි ලුවීස් ව්‍යුහය පදනම් කරගෙන පහතින් දක්වා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.



i) අංකනය කරන ලද පරමාණු වලට අදාළව පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

	N ²	C ³	O ⁴	C ⁵
VSEPR යුගල් ගණන				
ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය				
මධ්‍ය පරමාණුව වටා හැඩය				
පරමාණුවේ මුහුම්කරණය				

ii) ඉහතින් දක්වා ඇති සංයෝගයේ පහත සඳහන් α බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක / මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න.

- a) N² - C³ N² = C³ =
- b) O⁴ - C⁵ O⁴ = C⁵ =
- c) C³ - C⁷ C³ = O⁷ =
- d) C⁵ - H⁶ C⁵ = H⁶ =

d) වරහන් තුළ ඇති ගුණය වැඩි වන පිළිවෙලට පහත සඳහන් දෑ සකසන්න.

I) HCHO, HCOOH, CO₂, CO₃²⁻ (කාබන් පරමාණුවේ විද්‍යුත් සාණතාවය)

..... < < <

II) CCl₄, SiCl₄, PCl₅, MgCl₂ (ජලවිච්ඡේදන හැකියාව)

..... < < <

III) OH⁻, Li⁺, K⁺ (විද්‍යුත් සන්නායකතාවය)

..... < < <

